## ⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-162002

**瑜別記号** 

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月5日

G 02 B 6/00 02 21 F G 1/1335 3 3 1 5 3 0

9017-2K 7724 - 2 K

V 8/00

2113-3K D

> 審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

60発明の名称

エッジライト方式面光源装置

の特 平2-288146 餌

❷出 平 2 (1990)10月25日

MX. 88

由古知市市区会長りて口り必ら位

60 P 1426

NO.12

(34) PLANE LIGHT SOURCE IN EDGE LIGHT SYSTEM

(11) 4-162002 (A)

(43) 5.5.1992 (19) JP

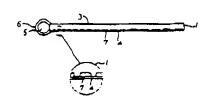
(21) Appl. No. 2-288146 (22) 25.10.1990

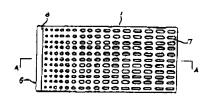
(71) MITSUBISHI RAYON CO LTD(1) (72) MASAHIKO MORIGUCHI(1)

(51) Int. Cl.: G02B6/00,G02F1/1335//F21V8/00

PURPOSE: To provide a plane light source device at a low cost and allowing it to emit light with uniform brightness by forming a plurality of light diffusion parts to diffuse the light led by a light leading layer, wherein the surface roughness of each light diffusion part shall be greater than that of the light leading layer, and arranging each light diffusion part so that its light diffusing area varies as going farther from a light emitting element.

CONSTITUTION: Light emitted by a light emitting element 5 is led to a light leading layer 1 and is diffused particularly intensely by a light diffusion part 7, which is formed on the reflecting layer 4 side surface of this light leading layer I and has a great surface roughness. The diffused light at the light diffusion part 7 is partially diffused to light diffusion layer 3 to pass through it and be emitted, while another part is diffused to the reflecting layer 4 to be reflected thereby, projected again onto the light leading layer 1, passed through the light diffusion layer 3, and then emitted. Each light diffusion part 7 is so arranged that its light diffusing area increases monotonously from the incident side 8 edge of the light emitting element toward the opposing edge member.





術 節 が り 人 射 し た 兀 ど 寿 く 半 蔵 形 状 の 存

光層と、

前記等光層の前記場部に設けられた発光体と、

前記導光層の光出射面に設けられた光拡散層と、

前記等光層の前記光出射面と反対側の面に設け

られた光反射層と

を有するエッジライト方式面光源装置において、

前記等光層の前記光反射層側表面に、前記等光

層の表面より表面荒さが荒く、前記尊光層に等か

れた光を散乱させる複数の光散乱部が形成され、

前記複数の光散乱部の各々の光散乱面積は、前

記免光体から進ざかるに従って変化するように形

成されていること

を特徴とするエッジライト方式雨光道装置

面光源装置において、

ロケスェムで

前記複数の光散乱都の光散乱面積を前記発光体 の有する輝度分布に応じて、前記端部に沿った方 向にも変化させたこと

を特徴とするエッジライト方式面光源装置。

請求項1乃至3記載のエッジライト方式 面光源装置において、

前記等光層を複数層積み重ねて、

前記複数層の等光層の端部に発光体を設けたこ

を特徴とするエッジライト方式面光源装置。

26 mg ... 33 and ... 344 mg

#### [産業上の利用分野]

本発明は、液晶表示装置等に用いられるエッジライト方式面光源装置に関する。

#### [従来の技術]

第6回を用いて従来のエッジライト方式面光源 装置を説明する。第6回は、従来のエッジライト 方式面光源装置の断面図を示している。

透明アクリル樹脂等の透明材料で形成され、表面が平滑平面で長方形形状の導光層1の一端部である発光体入射端8の端辺に沿って、蛍光灯等の発光体5が取り付けられている。発光体5の周囲には、発光体5の出射光を効率よく導光層1に導くために反射板6が取り付けられている。

等光層1の光出射倒表面に、等光層1に等かれた光を拡散する光拡散層3が設けられている。等光層1の光出射側表面と反対側の等光層1表面に、等光層1に等かれた光を光拡散層3側へ反射させる反射層4が設けられている。

#### [発明が解決しようとする課題]

使来のエッジライト方式面光源装置は、光散乱物質2を等光層1の反射層4側表面に形成することにより、光拡散層3から出射される光の輝度の均一化を図っているが、従来のエッジライト方式面光源装置の光散乱物質2を導光層1の反射層4側表面に形成する製造工程において、以下のような問題点がある。

(1) 空気中に浮遊している塵埃等が、本来等 光層1の反射層4個表面に印刷されると、魔鬼記 物質2に混じって導光層1に付着すると、魔鬼に よる光か布と異ってしまうことになり、予定した輝 度均一化が図れないことになる。これを防止よ には、例えば、クリーンルーム等の魔状の少ない には内で光散乱物質2を再光層1の反射層4側表 面に形成する必要がある。

(2)また、上記クリーンルーム等の施設であっても、完全に腐埃を除去することは不可能であ

光拡散層3から出射される光の輝度を均一にするため、次のような方法が採られている。

選光層1の反射層4側表面に、酸化チタン等を 用いた複数の光散乱物質2が、印刷等の技法を用いて形成されている。個々の光散乱物質2の形状は、標円形状等であり、それら個々の光散乱物質2が避光層1の発光体5が取り付けられている準光層1の発光体5が取り付けられている準光層1の発光体入射端8から相対する一辺に向かって、個々の光散乱物質2の面積が大きくなるように形成されている。

発光体 5 より出射された光は、導光層 1 に等かれ、光散乱物質 2 により散乱される。散乱光は、反射層 4 により再度導光層 1 に入射され、その後光拡散層 3 を通過して出射される。

発光体 5 からの光強度は、一般的に 華光層 1 内で発光体 5 から遠ざかるに従い低下する。 従って、倒々の光散乱物質 2 の面積は、 華光層 1 内の光強度に応じて変化させて形成している。こうすることにより、光鉱散層 3 から出射される光の輝度の均一化を図っている。

る。さらに、臨集等が光散乱物質2と共に海光層 1の反射層4個表面に付加されると、光散乱物質 2内に埋込まれた構造になり、印刷工程後、洗浄 等によっても取り除くことは不可能である。従っ て、クリーンルーム等の塵埃の少ない施設を用意 しても、歩留まりに一定の限界を生じる。

このように、従来のエッジライト方式面光源装置の形成には、クリーンルーム等の新たな設備が必要であり、また製品歩留まりには一定の展界が生じてしまう。結果として、エッジライト方式面光源装置の製造コストが高くなってしまうという問題があった。

本発明の目的は、歩留まりが良く、低コストで かつ輝度が均一化されたエッジライト方式面光源 装置を提供することにある。

## [課題を解決するための手段]

上記目的は、端部から入射した光を等く平板形状の等光層と、前記等光層の前記端部に設けられた発光体と、前記等光層の光出射面に設けられた

#### 「作用]

本発明によれば、単留まりが良く、低コストで かつ輝度が均一化されたエッジライト方式面光源 装置が実現できる。

#### [実施例]

本発明の第1の実施例によるエッジライト方式 面光複数置を第1図乃至第3図を用いて説明する。 第1図は、本発明の第1の実施例によるエッジ

に向かって一列に、個々の光散乱部7の面積が変化するように形成されている。個々の光散乱部7の発光体入射端8端辺から相対する一辺に向かう別は、準光層1の反射層4側表面全体に亘って複数列設けられている(第2図参照)。

光散乱都7の楕円住形状の凹部内面は、光散乱都7以外の専光層1表面より表面充さが荒く形成されている(第1回拡大部参照)。光散乱部7の楕円柱形状及びその内面の加工は、例えばNCフライス等の機械加工により形成するか、金型を起こし、金型により一体成型で行うことができる。

発光体5より出射された光は、率光層1に導かれ、導光層1の反射層4側表面に形成された表面荒さが荒い光散乱部7で特に強く散乱される。光散乱部7での散乱光は、一部が光散乱層3へ散乱され光散乱層3を通過して出射され再度等光層1に入射した後光拡散層3を通過して出射される。

発光体与からの光強度は一般的に導光層1内で 発光体与から遮ざかるにつれ低下するので、それ ライト方式面光線装置の断面図、第2図は、本発明の第1の実施例によるエッジライト方式面光線 装置の平面図を示している。

透明アクリル樹脂等の透明材料で形成され、表面が平滑平面で長方形平板の導光層1の一端部である発光体入射端8の端辺に沿って、蛍光灯等の発光体5が取り付けられている。発光体5の周囲には、出射光を効率よく導光層1に暮くために反射板6が取り付けられている。

等光層1の光出射側表面に、導光層1に導かれ ・た光を拡散する光鉱散層3が設けられている。導 光層1の光出射側表面と反対側の導光層1表面に、 等光層1に等かれた光を光鉱散層3側へ反射させ る反射層4が設けられている。

光鉱散層 3 及び反射層 4 は、白色鉱散フィルムを用いて形成されている。

等光層1の反射層4関表面に、例えば楕円住形状の凹部である光散乱部?が形成されている。 個々の光散乱部?は等光層1の発光体ラが取り付けられている発光体入射端8端辺から相対する一辺

に応じて何々の光散乱部7の面積を変化させ、表面荒さが荒い光散乱面積を変化させ光散乱面積を変化させ光散乱面積を変化させ光散乱面積を変化させる。本実施の一様になる光体のの光散出の光散出の光体を発出される、大力を発展している。このなどにより、光を見いている光の輝度の均一化を図ることがの変にある光の環境の対している。このなどの対している。このなどによりにはいる光のなどによりにある。

第3回に本発明の第1の実施例によるエッジライト方式面光源装置の出射光強度を示す。

横軸は発光体与からの距離、縦軸は輝度を示している。同図より光鉱散層3から出射される光の 輝度分布の均一化が図られていることがわかる。

訴述したように、従来のエッジライト方式面光 源装置の製造上の欠点は、幕光層1に付着させた 光散乱物質2により光を散乱させるという、従来 のエッジライト方式面光源装置の構造に起因して いる。しかし、このように、本実轄例によれば、 群光層1本体に加工を難して光散乱部7を形成す ることにより、従来技術の欠点であった職業の影 響を受けることなく、歩留まりの良い、低コスト かつ輝度均一化の図られた構造のエッジライト方 式面光源装置を実現できる。

本発明の第2の実施例によるエッジライト方式 面光源装置を第4回を用いて説明する。何因は、 本発明の第2の実施例によるエッジライト方式面 光源装置の平面回を示す。

発光体5の発光体入射機8 郷辺方向の強度分布が変化している場合、それに対応して光散乱都7の表面荒さが荒い光散乱面積を変化させて形成したものである。個々の光散乱都7は神光層1の発光体5が取り付けられている発光体入射端8 端辺から相対する一辺に向かって一列に、個々の光散乱都7の面積が変化するように形成されている。

このように光散乱都7を形成することにより、 発光体5が光強度分布を有する場合においても、 光拡散暦3から出射される光の輝度分布を均一に

面荒さが荒い光反射部7を形成してもよい。

また、個々の光散乱部7が楕円柱形状に形成された場合について説明したが、他の形状、例えば 円柱形状等であってもよい。

また、個々の光飲乱部7は、等光層1に凹部状に形成したが、等光層1に対し凸状に形成してもよい。

#### [発明の効果]

以上の通り、本発明によれば、歩留まりが良く、 低コストでかつ輝度が均一化されたエッジライト 方式面光源装置が実現できる。

## 4 図面の簡単な説明

第1回は本発明の第1の実施例によるエッジライト方式面光源装置の断面回、

第2回は本発明の第1の実施例によるエッジライト方式面光源装置の平面間、

第3回は本発明の第1の実施例によるエッジライト方式面光源装置の出射光強度を示す図、

することができる。

本売明の第3の実施例によるエッジライト方式 面光瀬装置を第5回を用いて設明する。第5回は、 本売明の第3の実施例によるエッジライト方式面 光源装置の断面図を示す。

本実施例のエッジライト方式面光源装置は、導 光層 1 を 2 枚重ねて 2 層構造にしたことに特徴を 有する。

こうすると、例えば、発光体5の発光量を増加させるため、発光体5の径を大きくした場合に、 準光層1を2層又はそれ以上にすることにより、 発光体5の等光層1への入射効率を高め、光鉱散 層3から出射される光の輝度を高め、かつ輝度分 布を均一にすることができる。

本発明は上記実施例に限らず種々の変形が可能である。

例えば、本実施例では等光層1の両表面が平滑な面の場合について説明したが、等光層1の出射側のみ平滑面とし、反射層4側表面は表面荒さを 元く形成しておき、反射層4側表面よりさらに表

第4回は本発明の第2の実施例によるエッジライト方式面光源差距の平面図、

第5回は本発明の第3の実施例によるエッジライト方式面光源装置の断面図、

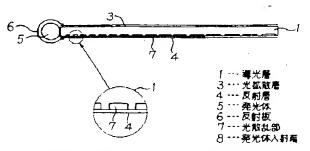
第6図は従来のエッジライト方式面光源装置の 断面図 である。

## 図において、

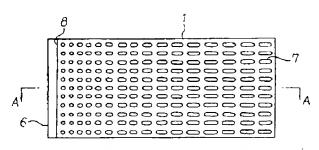
- 1 … 等光屑
- 2 … 光數乱物質
- 3 … 光鉱散層
- 4 … 反射層
- 5 --- 発光体
- 6 … 反射板
- 7 … 光散乱部
- 8 ··· 発光体入射端

出題人 三 憂 レ イ ヨ ン 株 式 会 社(ほか1名)

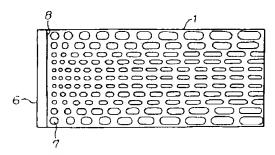
代理人 弁理士 北 野 釺 人



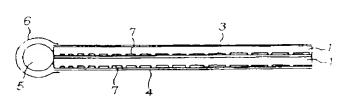
本免明の第1の実施例にようエッジライト方式直光源疾률の断面図 第11回図



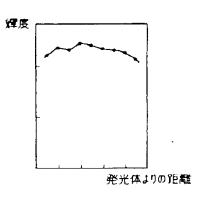
本発明の第10実施例によるエッジライト方式面光源教員の平面図第2図



本発明の第2の実施例によるエッジライト方式面光界装置の平面図 第一4 図



本発明の第3の実施例によるエッジフィト方式面光源装置の断面図 第5000



本発明の第1の実施例による エッジライト方式面光源装置の出射光強度を示す図 第一3 図



2 --- 光散乱物質

従来のエッジライト方式面光源装置の断面図 第 6 図